

高纯硅靶材, 硅靶材镀膜, 单晶硅靶材、多晶硅靶材、喷涂硅管靶

产品名称	高纯硅靶材, 硅靶材镀膜, 单晶硅靶材、多晶硅靶材、喷涂硅管靶
公司名称	长沙市啟睿新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场1栋408房
联系电话	13365870915

产品详情

硅靶材

关键词：硅靶材, 高纯硅靶材, 硅靶材镀膜, 硅旋转靶材, 硅铝合金靶材, 硅铝旋转靶材, 铝硅靶材

单晶硅靶材、多晶硅靶材、喷涂硅管靶

纯度：99.9-99.999%

硅靶材尺寸：

尺寸01：直径<360mm 厚度>1mm（形状：圆片/圆台/圆棒）；

尺寸02：长度<600mm 宽度<400mm 厚度>1mm；形状：矩形/片材/台阶状(可拼接)；

尺寸03：外直径<360mm，内直径>1mm，壁度>1mm，长度>1mm，最长4000mm（形状：管材/圆环/旋转靶材）；

制作工艺

真空磁悬浮熔炼，浇铸成锭，热机械处理和精密机械加工；也可硅旋转靶采用等离子喷涂或者烧结合定工艺，硅平面靶采用拉晶生长工艺。

应用领域：薄膜太阳能工业，低辐射玻璃工业，平板显示工业，光学镀膜工业，半导体工业，工具及装

饰镀膜工业。